

失敗しないための海外進出(取引)の基礎知識

～知的財産の観点から、失敗事例を交え留意点を解説～

☆会場・Web同時開催

☆当日個別相談会有り

海外進出・取引は事業が広がるチャンスであると同時に、知的財産・契約・技術流出などで多くのリスクをはらんでいます。

海外取引を考えている方、既に海外展開をしている方(企業、個人事業主)に対して、海外展開に係る知財権利化の考え方とその活用、並びに各種契約における留意点について、失敗事例を交えながらわかりやすく解説していただきます。

講師

INPIT海外知的財産プロデューサー 久永 道夫 氏

国内機械製造業で36年間勤務。研究開発部門にて15年、知的財産部門にて20年の経験を有する。

この間、米国に2年(留学)、中国に5年半(駐在)、日本の大学に2年半(出向)在籍

中国駐在中は上海IPGの会長として日系企業の知的財産権保護活動の拡充に努めた。国際契約、機密保持監査について豊富な経験を有する。



日時：令和4年1月25日(火) 14:00～16:00

場所：石川県地場産業振興センター 新館 第13研修室
(金沢市鞍月2丁目20番地)

定員：30名(先着順)

お問い合わせ・申込先

(一社)石川県発明協会 担当 柴田・平林
金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター 新館1階
☎ 076-267-5996
FAX 076-267-8997 ✉ hatsumei@isico.or.jp

裏面の参加申込書を
FAX又はメールにて
お送りください。

失敗しないための海外進出(取引)の基礎知識

～知的財産の観点から、失敗事例を交え留意点を解説～

【申込先】 FAX 076-267-8997  hatsumei@isico.or.jp

お申込みは1/21(金)までにお願ひします。

参加申込書

企業名		
所在地		
参加者		
		
E-mail		
参加形式	会場 ・ オンライン	会場 ・ オンライン
個別相談	希望する ・ 希望しない	希望する ・ 希望しない

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、受付での手指消毒・検温にご協力下さい。
※オンラインで参加される方には、後日オンライン配信URL(Zoom)をお送りします。
(通信料はご負担ください。)

日時：令和4年1月25日(火) 14:00～16:00

場所：石川県地場産業振興センター 新館 第13研修室
(金沢市鞍月2丁目20番地)

定員：30名(先着順)

※個別相談は、セミナー前または後に、1件当たり60分程度を想定しております。
※希望される方には、事前に内容をお伺いすることもありますので、ご了承ください。
なお、多数の場合は、抽選とさせていただきます。